设计场 中央美术学院设计研究书系 第1辑



作者:中央美术学院设计研究所编著出版社:北京:北京工艺美术出版社

出版日期: 2010.09

总页数: 161

介绍:本书探讨了设计行业的教育问题、国际上的设计发展问题、国内的设计发展问题等深刻的行业话题,并收录当今知名的青年设计师们的优秀作品,讲述了当代各门类设计的发展现状,对学习设计的学生、青年教师和设计师具有很强教育意义和实用性。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/13013811.html) 查找全本阅读方式

设计场 中央美术学院设计研究书系 第1辑 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/13013811.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/13013811.html

书名: 设计场 中央美术学院设计研究书系 第1辑